



**Wojskowa
Akademia
Techniczna**

**Uchwała
Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Materiałowa”
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego**

nr 29/RDN_IMat/2023 z dnia 16 listopada 2023 r

**w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
dr. inż. Rafała Kowerdzieja**

Na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 1 pkt 3 Statutu WAT, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/WAT/2019 Senatu WAT z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (tj. obwieszczenie Rektora WAT nr 1/WAT/2021 z dnia 21 października 2021 r.), w związku z pismem Rady Doskonałości Naukowej DRKN.Z2.400.165.2023 z dn. 14 października 2023 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

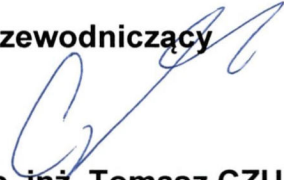
Rada Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Materiałowa” w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Rafałowi Kowerdziejowi, wszczętym w dniu 18 sierpnia 2023 roku w dziedzinie nauk inżynierijno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa, powołuje komisję habilitacyjną w składzie:

1. Członkowie Komisji wyznaczeni przez RDN:
 - 1) prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Sozańska – Politechnika Śląska – przewodnicząca
 - 2) prof. dr hab. inż. Mieczysław Jurczyk – Uniwersytet Zielonogórski – recenzent
 - 3) prof. dr hab. inż. Robert Józef Filipek – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – recenzent
 - 4) prof. dr hab. Witold Łojkowski – Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk – recenzent
2. Członkowie Komisji wyznaczeni przez Radę Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Materiałowa”:
 - 1) prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński – Politechnika Warszawska – recenzent
 - 2) dr hab. inż. Paweł Marć – sekretarz
 - 3) dr hab. inż. Paweł Perkowski – członek komisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a final flourish.

prof. dr hab. inż. Tomasz CZUJKO